2004 E		PTO/SB/21 (02-04) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no c	U.S. Pate ersons are required to respond to a collect Application Number	ent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE tion of information unless it displays a valid OMB control number. 10/808,022
TRANSMITTAL	Filing Date	3/23/2004
FORM	First Named Inventor	
	Art Lloit	Takahiro Yoshimi
(to be used for all correspondence after initial filing)	Examiner Name	2872
		unknown
Total Number of Pages in This Submission 45	Attorney Docket Number	CFA00064US
ENCLOSURES (Check all that apply)		
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment/Reply After Final Affidavits/declaration(s) Extension of Time Request Express Abandonment Request Information Disclosure Statement Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Add Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s)	After Allowance communication to Technology Center (TC) Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):
SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT Firm Canon U.S.A., Inc. IP Department		
or Fidel Nwamu		
Signature Sul,		
Date 6/16/0 L		
CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING		
I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.		
Typed or printed name Fidel Nwamu		
Signature	un	Date 6/16/04
This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and		

Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-088480

[ST. 10/C]:

[JP2003-088480]

出 願
Applicant(s):

人

キヤノン株式会社

2004年 4月12日.

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

224982

【提出日】

平成15年 3月27日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

G02B 15/20

【発明の名称】

光空間伝送装置

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】

吉見 隆大

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】

大室 隆司

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【電話番号】

03-3758-2111

【代理人】

【識別番号】

100090538

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【弁理士】

【氏名又は名称】

西山 恵三

【電話番号】

03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】

100096965

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会

社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 内尾 裕一

【電話番号】

03-3758-2111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011224

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9908388

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光空間伝送装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の距離を隔てて対向して配置し、送信部側は電気信号を 光信号に変換して送信し、受信部側は受信した光信号を電気信号に変換して双方 向の情報伝送を行う光空間伝送装置であって、対向する相手送信部から発せられ た光束の入射方向を検出する位置検出用受光素子を持ち、前記光束の入射方向に 自装置が発する光束を射出する光空間伝送装置において、前記位置検出用受光素 子が受光する位置検出光を前記位置検出用受光素子上で略円状のスポットとしな いことを特徴とした光空間伝送装置。

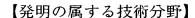
【請求項2】 所定の距離を隔てて対向して配置し、送信部側は電気信号を 光信号に変換して送信し、受信部側は受信した光信号を電気信号に変換して双方 向の情報伝送を行う光空間伝送装置であって、対向する相手送信部から発せられ た光束の入射方向を検出する位置検出用受光素子を持ち、前記光束の入射方向に 自装置が発する光束を射出する光空間伝送装置において、前記位置検出用受光素 子が受光する位置検出光が、前記位置検出用受光素子上で線状に集光することを 特徴とした光空間伝送装置。

【請求項3】 前記位置検出用受光素子が受光する位置検出光を前記位置検出用受光素子上で線状に集光させる手段として、前記位置検出用受光素子より前の光路上に像の輝部を中心として放射状に2本以上の光条を持つクロスパターンを発生させる光学素子を用いたことを特徴とする請求項2に記載の光空間伝送装置。

【請求項4】 前記位置検出用受光素子は、複数に分割されたフォトダイオードであって、クロスパターンを発生させる前記光学素子が、フォトダイオードを分割する分割線と前記光学素子によって作り出されるクロスパターンとが重なり合わずに角度を持って交差するように配置されていることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の光空間伝送装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$



本発明は、所定の距離を隔てて対向して配置し、双方向の情報伝送を行う光空間伝送装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、相対する相手装置からの光束の入射方向を検出して、自装置が発する光束を該入射方向に向け射出する、所謂光軸補正手段を持つ光空間伝送装置としては図3に示すような特開平5-133716号公報に開示されており、同様な2台の装置を空間的に隔てて対向配置して双方向通信を行うようになっている。

[0003]

レーザーダイオード101から出射され紙面に垂直方向に直線偏光となるとなる レーザー光は、正のパワーを持つレンズ群102によりほぼ平行光束となり、偏光 ビームスプリッタ103の境界面で反射され、更に光軸方向可動部104の角度可変全 反射ミラー104aにより反射されて、送信光LAとして装置Aから図示しない装置Bへ 投光される。

[0004]

装置Bからの受信光LBは装置Aに入射し、角度可変全反射ミラー104aにより反射され、偏光ビームスプリッタ103を透過して受信光分岐素子105に至る。このとき、受信光LBの約90%は受光分岐素子105を透過して、正のパワーを持つレンズ群107により本信号検出用受光素子106に集光され、残りの約10%は受光分岐素子105で反射されて、正のパワーを持つレンズ群109によって位置検出用受光素子108に受光される。

[0005]

偏光ビームスプリッタ103としては、その貼り合わせ面に多層薄膜を蒸着した 光学素子が使用されている。この多層薄膜は例えばS偏光を反射しP偏光を透過させるようになっている。この偏光ビームスプリッタ103を使用して最も効率の良い投受光を行うためには、送信光LAをS偏光としたときに受信光LBがP偏光となるような関係にすればよい。更に同一構成の送受信装置を対向させて最も効率のよい投受光を行うために、送受共通光軸であるビームスプリッタ側光軸112を紙面



後方に傾斜させ、装置を対向した時に送信光LAと受信光LBの偏光方向が互いに直 交するように配置することがよい。

[0006]

また、伝送する情報量が多い大容量通信を行うためには、本信号検出用受光素子106としてアバランシェフォトダイオードのような有効受光域が直径1mmに満たない小さな素子を使用しなければならない。そのため、受信光LBが本信号検出用受光素子106の有効受光域を外れないように、本信号検出用受光素子106と位置検出用受光素子108の位置を合致させ、位置信号検出用受光素子108のほぼ中心に受信光LBの光軸があるように、角度可変全反射ミラー104aの角度を調整する。

[0007]

この時、送信光LAが相手側装置Bに向け効率よく投光するためには、送信光LAの光軸を位置信号検出用受光素子108の中心と合致させればよい。

[0008]

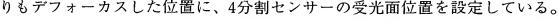
位置検出用受光素子108の受光面上に受信光LBが作るスポットSPの位置ズレ情報は、信号処理部110を介して光軸ズレ補正信号としてミラー駆動用制御部111におくられ、ミラー駆動用制御部111から光軸方向変更信号が光軸方向可動部104に送られる。この信号に基づいて、可変ミラー104aの角度を変化させて、送信光LAと受信光LBの光軸を合致させる。

[0009]

この様な制御を通信時に継続して行い、空間を隔てて対向する双方向光通信装置が、相手装置から来る受信光LBの光軸が位置検出用受光素子の中心となるように、互いに補正を行うことで、双方で送信光LBと受信光LAの光軸を合致させることが出来る。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

この様な従来例における位置検出用受光素子108としては、図4に示すような4つの素子121に分割された4分割センサーが一般的に使用されているが、この様な受光素子108を位置検出用受光素子に使用する場合には、各分割素子間の分離帯122を横切るときに急激に出力が変化することを防ぐために、受信光LBのスポットSPには適当な面積を持たせることが望ましい。このために、一般的には集光点よ



$[0\ 0\ 1\ 1]$

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、大気中で送受光を行う光空間伝送装置において、上述した従来 例では、装置の設置場所の振動や大気の揺動によって伝送ビームが揺らぐ現象に 影響を受ける。この大気の揺動は大別すると、送信光全体が揺らぐマクロ的な揺 らぎと、送信光の強度分布が揺らぐミクロ的な揺らぎがある。大気のマクロ的な 揺らぎは、設置場所の振動と同じように考えることが可能であるが、ミクロ的な 揺らぎには別な思考が必要である。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

図5は、モデル化した大気のミクロ的な揺らぎの説明図である。Wは、相手装置Bから投光された送信光LAの受信装置Aがある地点(位置)における広がりを示すものである。大気は、圧力や温度の異なることで対流が起こり、屈折率が空間的にも時間的にも変動する不均一な媒体である。このため、送信光LAの拡がりWの中に強度の強い部分W1と強度の弱い部分W2が発生する。この強度分布は時間的に変化するため、W2が送信光LAの拡がりWの中で、あたかも揺れているように観察される。これが大気のミクロ的な揺らぎと呼ばれ、その揺れはランダムである。従来の光空間伝送装置においては、位置検出用受光素子108は集光点よりもデフォーカスした位置に受光面が設定されるので、上述のような大気のミクロ的な揺らぎがある状態では、受光面上の適当な面積を持ったスポットSPは均一な強度分布とならずに、図5に示すように入射瞳に相当する装置のビーム取り込み口Mにおける光強度分布がそのまま投射され、受光面上の適当な面積を持ったスポットSPは図6のようになる。

[0013]

従って、図7に示すように直径TのスポットSPには、斜線で示す強度の強い部分P1と強度の弱い部分P2とが発生し、光束中心BCとは異なる光強度中心PCが光軸と判断され、この位置ズレ量Sに相当する角度だけ送信光LAの光軸方向にズレが発生し、その結果、相手側装置Bから送信光LAが外れ、通信不能となる問題が生じる。



本発明の目的は、上述の問題点を解消し、大気のミクロ的な揺らぎが発生し、 受信光に不均一な強度分布があっても、これによる光軸ズレ補正誤差を減少させ、 安定した通信を行うことができ、且つ安価な光空間伝送装置を提供することに ある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明に関わる光空間伝送装置は、所定の距離を隔てて対向して配置し、送信部側は電気信号を光信号に変換して送信し、受信部側は受信した光信号を電気信号に変換して双方向の情報伝送を行う光空間伝送装置であって、対向する相手送信部から発せられた光束の入射方向を検出する入射方向検出手段を持ち、前記光束の入射方向に自装置が発する光束を射出する光空間伝送装置において、前記入射方向検出手段より相手送信部側に像の輝部を中心に放射状に筋状の光(以下光条と称す。)を2本以上発生させる光学素子(以下クロスパターンフィルタと称す。)を配置したことを特徴としている。また、前記クロスパターンフィルタが位置検出用受光素子上に作り出すクロスパターンと位置検出用受光素子を分割する分割線とが重なり合わずに交差するように配置されていることを特徴としている。

[0016]

【発明の実施の形態】

図1図は、本発明の1実施例を示す光空間伝送装置の構成図である。レーザーダイオード1が射出した紙面に垂直方向に直線偏光となるレーザー光は、正のパワーを持つレンズ群2によりほぼ平行光束となり、偏光ビームスプリッタ3の境界面で反射され、更に光軸方向可動部4の可変ミラー4aで反射されて、送信光LAとして装置Mから図示しない装置Nへ投光する。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

装置Nからの紙面にほぼ平行な直線偏光に近い受信光LBは装置Mに入射し、角度可変全反射ミラー4aにより反射され、偏光ビームスプリッタ3を透過して受光分岐素子5に至る。このとき、受信光LBの大半は受光分岐素子5を透過して、正のパ

6/

ワーを持つレンズ群7により本信号検出用受光素子6に集光される。受光分岐素子 5を反射した残りの受信光LBbは、正のパワーを持つレンズ群9により集光され、 クロスパターンフィルタ14を通り、位置検出用受光素子8に受光される。 ここで、クロスパターンフィルタとは、像の輝部を中心に放射状の光条を発生さ せる光学素子の総称で、クロスフィルターともスターフィルターとも云われるも のである。クロスパターンフィルタの原理を説明する。図8の如く、レンズと焦 点位置との間に、遮蔽物Sに開いたピンホールPがあったとする。すると焦点位置 では、ピンホールPを通る光束の中心をピークにして、広がった光像が見られる 。これは光束がピンホールPを通ることで回折現象が現れ、一点に集束せず、広 がってしまうために起こる現象である。ところが、バビネの原理なるものがあり 、図9のように、透明基盤B上に先ほどのピンホールPと全く同じ大きさの遮蔽物 Sを形成し、正確に正負(透過と不透過)反対のパターンを配置した場合にも、 ピンホールPと正負反対である陰によって、ピンホールにより出来た光像と全く 同じものが形成される。異なるのは、光像の中心に遮蔽物S以外の部分を通った 光が集光して明るい点像を形成している点である。つまり、一点に集光する光束 中に遮蔽物Sを置くと、光のにじみが起こる事になる。回折現象であるため、遮 蔽物Sが小さければ、にじみの広がりは大きい。しかし、にじみ出す光の強度は 小さくなる。逆に、遮蔽物Sが大きければ、にじみの広がりは小さいが、にじみ 出す光は強くなる。ただし、大きすぎると陰として観測されるようになる。図1 0は、遮蔽物Sを紙面と垂直な方向に伸ばした状態を表している。この場合、に じみ出す光は線状となる。クロスパターンフィルタとは、遮蔽物を線状にするこ とで、光のにじみを線状(光条と呼ぶ。)にしたものである。例えば、線の方向 を90度異なる二方向の遮蔽物を用意すると、90度の角度をもって交差した光条を 作ることが出来る。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

遮蔽物を配置する手段としては、円形開口に細い糸状のものを格子状に配置する方法や透明基盤上にエッチングにより格子状パターンを形成する方法、クロムによる格子状のパターンを形成する方法などが考えられる。透明基盤上に格子状のパターンを形成する場合は、形成する面は平面であっても曲面であってもよい



。また、透明基盤上にレプリカによるパターン形成などの方法で溝を設けたり、 部分的に拡散面を設けたりすることでも遮蔽物を配置した場合と同様の効果を得 ることが出来る。

[0019]

このようなクロスパターンフィルタ14を通り、位置検出用受光素子8上の各セ ンサーで検出される光強度の違いは、信号処理部11を介して位置ズレ情報として ミラー駆動用制御部12に送られる。ミラー駆動用制御部12は、位置ズレ情報に基 づいて光軸方向変更信号を光軸方向可動部4に送る。光軸方向可動部4は、光軸方 向変更信号に基づいて角度可変全反射ミラー4aの角度を変化させ、光軸の調整を 行う。クロスパターンフィルタ14が作り出すクロスパターン21は、図 2 に示すよ うに位置検出用受光素子8上にセンサーを分割する分割線122とが重なり合わず交 差するように配置されている。位置検出用受光素子8に受光される位置検出光は 、2本以上の光条を有するクロスパターンとなり、且つセンサーを分割する分割 線122と重なり合わず交差するように配置されているため、センサーを分割する 不感帯に全ての光東が入り込むことがなく、位置検出光を見失うことがない。ま た、入射瞳に相当する装置のビーム取り込み口Mに入る光束の大部分が光条に集 光するため、クロスパターンフィルタ14が作り出すクロスパターン21は位置検出 用受光素子8上での集光度が高く、大気のミクロ的な揺らぎが発生してもその影 響を受け難い。そのため、安定した通信を行うことができる。なお、位置検出用 受光素子8上の集光状態が、センサーを分割する不感帯に全ての光束が入り込む ことがなければ、例えば図11のような集光状態でも良く、必ずしも厳密な線状 のクロスパターンである必要はない。

[0020]

【発明の効果】

以上のように、所定の距離を隔てて対向して配置し、送信部側は電気信号を光信号に変換して送信し、受信部側は受信した光信号を電気信号に変換して双方向の情報伝送を行う光空間伝送装置であって、対向する相手送信部から発せられた光束の入射方向を検出する入射方向検出手段を持ち、前記光束の入射方向に自装置が発する光束を射出する光空間伝送装置において、前記入射方向検出手段より

相手送信部側に2本以上のクロスパターンを持ったクロスパターンフィルタを用い、前記クロスパターンフィルタが位置検出用受光素子上に作り出すクロスパターンと位置検出用受光素子を分割する分割線とが重なり合わずに交差するように配置することで、安価で安定した通信が行える光空間伝送装置を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例の光空間伝送装置の構成図である。

【図2】

実施例における位置検出用受光素子上の受光状態を示す図である。

【図3】

従来の光空間伝送装置の構成図である。

【図4】

位置検出用受光素子の正面図である。

【図5】

モデル化した大気のミクロ的な揺らぎの説明図である。

【図6】

従来の光空間伝送装置における位置検出用受光素子上の受光状態を示す図である。

【図7】

従来の光空間伝送装置における位置検出用受光素子上のビームスポット図である。

【図8】

ピンホールによる回折現象を表す模式図である。

【図9】

バビネの原理による回折現象を表す模式図である。

【図10】

バビネの原理を利用してできる光条の模式図である。

【図11】

集光状態を示す図

【符号の説明】

- 1、101 レーザーダイオード
- 2、7、9、102、107、109 レンズ群
- 3、103 偏光ビームスプリッタ
- 4、104 光軸方向可動部
- 5、105 受信光分岐素子
- 6、106 本信号検出用受光素子
- 8、108 位置検出用受光素子
- 10、110 信号処理部
- 11、111 ミラー駆動用制御部
- 12、112 ビームスプリッタ側光軸
- 13 クロスパターンフィルタ
- 21 位置検出用受光素子上の集光部分
- 121 位置検出用受光素子上のセンサー部分
- 122 センサーを分割する分割線
- LA 受信光
- LB 送信光
- LBa 信号光
- LBb 位置検出光
- ₩ ある地点の信号光LAの広がり
- W1 ある地点の信号光LAの広がり内における局所的に光強度の強い部分
- W2 ある地点の信号光LAの広がり内における局所的に光強度の弱い部分
- M 装置のビーム取り込み径
- SP 位置検出用受光素子上のビームスポット
- BC 光東中心
- PC 光強度中心
- P1 位置検出用受光素子上のビームスポット内における局所的に光強度が強い

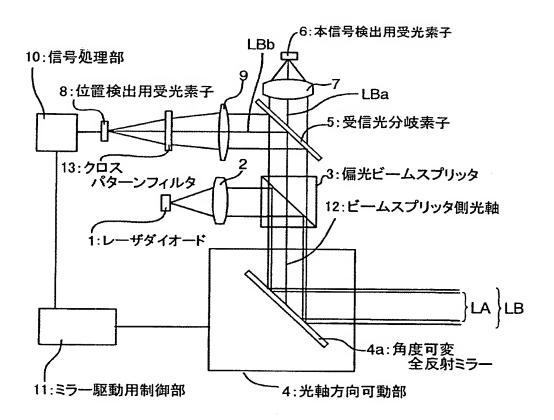
部分

- P2 位置検出用受光素子上のビームスポット内における局所的に光強度が弱い 部分
 - L レンズ
 - P ピンホール
 - S 遮蔽物
 - B 透明基盤
 - D 光像

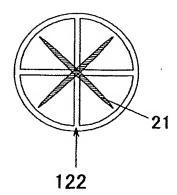
【書類名】

図面

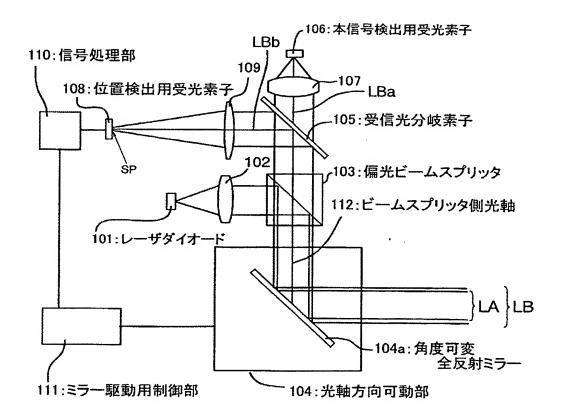
【図1】



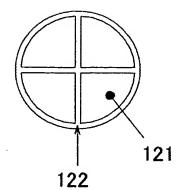
【図2】



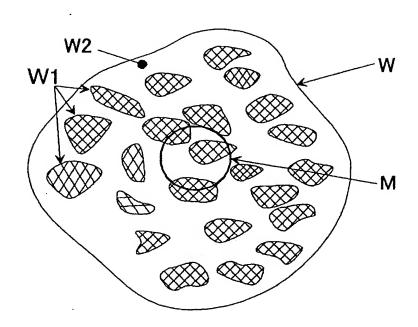
【図3】



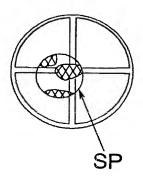
【図4】



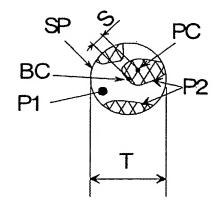
【図5】



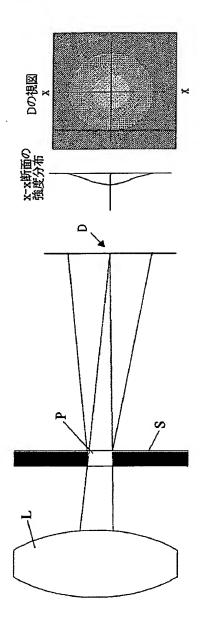
【図6】



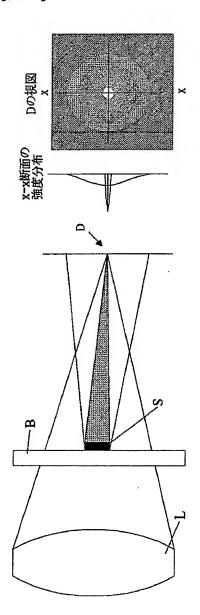
【図7】



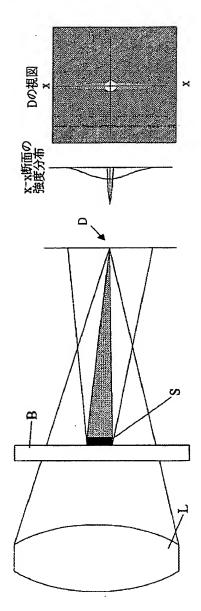
【図8】



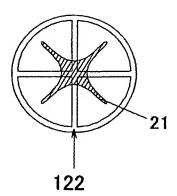
【図9】













【書類名】

要約書

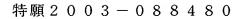
【要約】

【課題】 大気の影響により、受信光に不均一な強度分布が生じても、それによる光軸ズレ補正誤差を減少させ、安定した通信が可能で安価な光空間伝送装置を提供する。

【解決手段】 入射方向検出手段より相手送信部側に、2本以上のクロスパターンを持ったクロスパターンフィルタを用い、前記クロスパターンフィルタが位置 検出用受光素子上に作り出すクロスパターンと位置検出用受光素子を分割する分割線とが重なり合わずに交差するように配置する。

【選択図】

図 1



出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社